

國 立 宜 蘭 大 學

102 學年度轉學招生考試

(考生填寫)

准考證號碼：

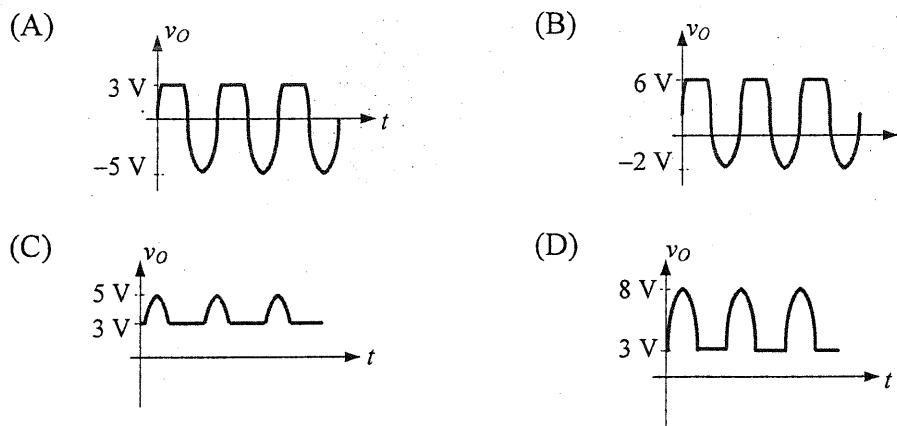
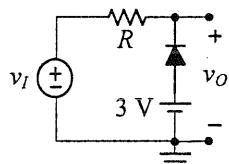
電 子 學 試 題

《作答注意事項》

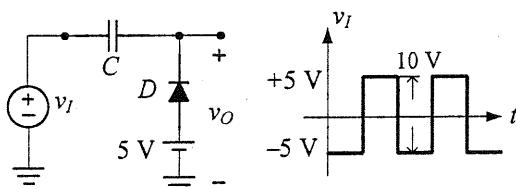
1. 請先檢查准考證號碼、座位號碼及答案卷號碼是否相符。
2. 考試時間：80 分鐘。
3. 本試卷選擇題 40 分，非選擇題 60 分，共計 100 分。
4. 請將答案寫在答案卷上（於本試題上作答者，不予計分）。
5. 考試中禁止使用手機或其他通信設備。
6. 考試後，請將試題卷及答案卷一併繳交。
7. 本試卷採雙面影印，請勿漏答。

選擇題：40%

1. 下列何者是形成 pn 接面位能障礙(Barrier)的主要原因?
 (A)空乏區內的電阻 (B)空乏區內的電場 (C)空乏區內的磁場 (D)空乏區內的電感
2. 相較於開路(Open Circuit)的 pn 接面，逆偏下的 pn 接面：
 (A)空乏區寬度減少 (B)擴散電流(Diffusion current)增加
 (C)空乏區內的位能障礙(Barrier)增加 (D)空乏區內的電荷減少。
3. 二極體崩潰時會產生大的逆向電流，其主要原因有：
 (A)霍爾效應(Hall Effect)與通道長度調變效應(Channel Length Modulation Effect)
 (B)本體效應(Body Effect)與爾利效應(Early Effect)
 (C)米勒效應(Miller Effect)與溫度效應(Temperature Effect)
 (D)齊納效應(Zener Effect)與雪崩效應(Avalanche Effect)
4. 圖示理想二極體電路，若輸入 v_I 為弦波，峰值電壓 5 V，下列何者為 v_O 的波形？

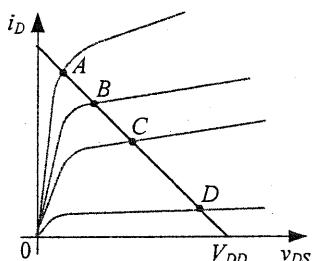


5. 圖示理想二極體電路，若輸入 v_I 為峰對峰值 10 V 的方波，下列有關輸出 v_O 的敘述，何項正確？



- (A) v_O 的最小值為 0 V
- (B) v_O 的最小值為 +5 V
- (C) v_O 的最大值為 +10 V
- (D) v_O 的最大值為 +20 V

6. BJT 電晶體工作主動區(Active Region)的輸出阻抗 r_o ，是下列何種效應所造成？
 - (A)溫度效應(Temperature Effect)
 - (B)米勒效應(Miller Effect)
 - (C)爾利效應(Early Effect)
 - (D)通導長度調變效應(Channel Length Modulation Effect)
7. 電晶體的高頻模型是於電晶體小訊號模型中加入：
 - (A)電晶體內部的電容特性
 - (B)電晶體內部的電阻特性
 - (C)電晶體內部的相依電壓源特性
 - (D)電晶體內部的相依電流源特性
8. 場效電晶體之本體效應(Body effect)發生的原因是：
 - (A)閘極(Gate)電壓與本體(Body)電壓不相等
 - (B)汲極(Drain)電壓與本體(Body)電壓不相等
 - (C)基極(Base)電壓與本體(Body)電壓不相等
 - (D)源極(Source)電壓與本體(Body)電壓不相等
9. 圖示為 MOS 場效電晶體(FET)的特性曲線及其負載線， V_{DD} 為電源電壓，則圖中電晶體的工作點最佳者為：(A)A 點 (B)B 點 (C)C 點 (D)D 點

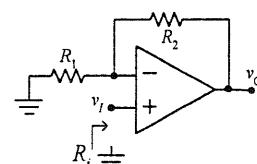


10. 有關積體電路設計的趨勢，下列敘述何者不正確？
 - (A)使用大電容
 - (B)避免使用大電阻
 - (C)低電壓電源
 - (D)降低零件的尺寸大小

非選擇題：60%

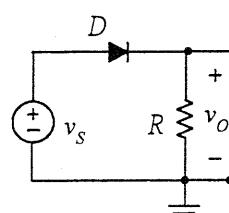
1. 圖示為理想 OPA 的電路， $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$ ，則
 - (a)閉迴路增益 $v_o/v_i = ?$
 - (b)輸入阻抗 $R_i = ?$

10%



2. 圖示體電路， v_s 峰值電壓為 10 V，若二極體導通時兩端壓降 $V_D \approx 0.7 \text{ V}$ ：
 - (a)此電路有何作用？
 - (b)求二極體之最大逆偏電壓 PIV 值。
 - (c)試繪出輸出電壓 v_o 、輸入電壓 v_s 之轉移特性曲線。

10%

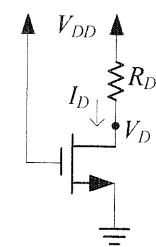


3. 圖示電路，若 $V_{DD} = 3\text{ V}$ 、 $R_D = 2.5\text{ k}\Omega$ ，FET 的 $V_t = 1\text{ V}$ 、 $k_n'(W/L) = 100\text{ A/V}^2$ ：

(a) 電流 $I_D = ?$

(b) 欲 FET 工作於飽和區，則 R_D 的最大值為若干？

10%

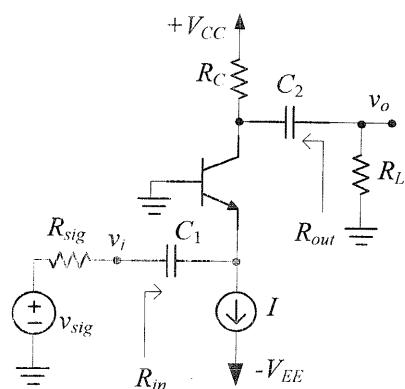


4. 圖示共基極(C.B.)放大組態電路，電晶體： $\beta = 100$ 、 $g_m = 10\text{ mA/V}^2$ ， $R_{sig} = 100\text{ }\Omega$ 、 $R_C = 10\text{ k}\Omega$ 、 $R_L = 10\text{ k}\Omega$ ，若電容 C_1 、 C_2 皆趨近理想 ∞ ：

(a) 繪出電路之小訊號等效電路，電晶體以 T 模型表示

(b) 求：輸入阻抗 R_{in} (c) $A_v = v_o/v_i$ (d) $G_v = v_o/v_{sig}$

20%



5. 圖示 BiCMOS 電路， $I = 100\text{ }\mu\text{A}$ ，且

FET: $\mu_n C_{ox} = 20\text{ }\mu\text{A/V}^2$ ， $W = 20\text{ }\mu\text{m}$ ， $L = 2\text{ }\mu\text{m}$ ， $\lambda = 0.05\text{ V}^{-1}$ ；

BJT: $V_A = 50\text{ V}$ ， $\beta = 100$ ，

求：(a) 輸出阻抗 R_{out} (b) 電壓增益 v_o/v_i 。

10%

